

(19) 日本国特許庁 (JP)

(12) 公開特許公報 (A)

(11) 特許出願公開番号

特開平9-194335

(43) 公開日 平成9年(1997)7月29日

(51) Int. Cl. ⁸	識別記号	庁内整理番号	FI	技術表示箇所
A 61 K	7/06		A 61 K	7/06
	7/11			7/11
// A 61 K	7/075			7/075
	7/08			7/08

審査請求 未請求 請求項の数 2 PD (全 7 頁)

(21) 出願番号 特願平8-23221
 (22) 出願日 平成8年(1996)1月17日

(71) 出願人 000002060
 信越化学工業株式会社
 東京都千代田区大手町二丁目6番1号
 (72) 発明者 桑田 敏
 群馬県碓氷郡松井田町大字人見1番地10
 信越化学工業株式会社シリコン電子材料
 技術研究所内
 (72) 発明者 根津 幸子
 群馬県碓氷郡松井田町大字人見1番地10
 信越化学工業株式会社シリコン電子材料
 技術研究所内
 (74) 代理人 弁理士 徳田 清輝

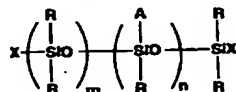
(54) 【発明の名称】 毛髪化粧料

(57) 【要約】

【課題】 製品の安定性が良く、毛髪に艶やかさ、しなやかさ、滑り性、しっとり感を与えることができる毛髪化粧料の提供。

【解決手段】 下記化1で表されるオルガノポリシロキサンを含有する毛髪化粧料。

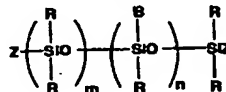
【化1】



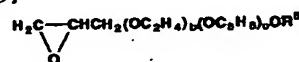
但し、式中のRは炭素原子数1～20の1価炭化水素基、Aは-R¹-(NR²-R³)_a-NR⁴R⁵で表される1価の基、XはR、A又は-OR⁷で表される1価の基、mは5～500の正数、nは0～100の正数であり、n=0の場合には、Xの少なくとも1個はAである。但し、上式中のR¹は炭素数1～8の2価炭化水素、R²、R⁴及びR⁵は酸素原子に直結する水素原子あるいは-CH₂CH(OH)CH₂(OC₂H₅)₂(OC₃H₇)₂、OR⁶で表される1価の基、R³、

R⁴及びR⁵の合計量は斯る基中の全NHの30モル%以上であり、R³は炭素数1～4の2価炭化水素基、aは0～4の整数、R⁶は水素原子または炭素数1～8の1価炭化水素基、アシル基から選択される1価の基、bは2～20の整数、cは1～10の整数、R⁷は水素原子または炭素数1～8の1価炭化水素基である。

【化2】



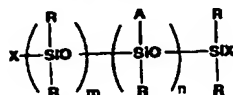
【化3】



【特許請求の範囲】

【請求項1】 下記式(1)で表されるオルガノポリシロキサンを含有する毛髪化粧料；

【化1】



但し、式中のRは炭素原子数1～20の1価の炭化水素基、Aは下記式(1)で表される1価の基、XはR、A又は下記式(3)で表される1価の基、mは5～500の正数、nは0～100の正数であり、n=0の場合Xの少なくとも1個はAである；

(1) $\text{R}^1 - (\text{NR}^2 - \text{R}^3)_a - \text{NR}^4 \text{R}^5$

但し、式中のR¹は炭素原子数1～8の2価の炭化水素基、R²、R⁴及びR⁵は窒素原子に直結する水素原子あるいは下記式(2)で表される1価の基であって、式(2)で表される基がR²、R⁴及びR⁵の合計量の30モル%以上であり、R³は炭素原子数1～4の2価の炭化水素基、aは0～4の整数である；

(2) $-\text{CH}_2\text{CH}(\text{OH})\text{CH}_2(\text{OC}_6\text{H}_5)_b(\text{OC}_6\text{H}_5)_c\text{OR}^6$

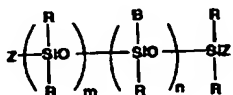
但し、式中のR⁶は水素原子または炭素原子数1～8の1価の炭化水素基、及びアシル基から選択される1価の基であり、bは2～20の整数、cは0～10の整数である；

(3) $-\text{OR}^7$

但し、式中のR⁷は水素原子または炭素原子数1～8の1価の炭化水素基である。

【請求項2】 化1で表されたオルガノポリシロキサンが、下記式2で表されるオルガノポリシロキサンと下記式3で表されるポリオキシアルキレングリシジルエーテルとの反応生成物である、請求項1に記載された毛髪化粧料；

【化2】

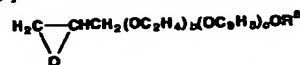


但し、式中のRは炭素原子数1～20の1価の炭化水素基、Bは下記式(4)で表される1価の基、ZはR、B又は $-\text{OR}^7$ （但し、R⁷は水素原子又は炭素原子数1～8の1価の炭化水素基である）で表される1価の基、mは5～500の正数、nは0～100の正数であり、n=0の場合Zの少なくとも1個はBである；

(4) $\text{R}^1 - (\text{NR}^2 - \text{R}^3)_a - \text{NR}^4$

但し、式中のR¹は炭素原子数1～8の2価の炭化水素基、R³は炭素原子数1～4の2価の炭化水素基であり、aは0～4の整数である；

【化3】



但し、式中のR⁸は水素原子または炭素原子数1～8の1価の炭化水素基、及びアシル基から選択される1価の基であり、bは2～20の整数、cは0～10の整数である。

【発明の詳細な説明】

【0001】

【発明の属する技術分野】本発明は毛髪化粧料に関し、特に、水への分散性に優れた特殊なオルガノポリシロキサンを必須成分として含有する毛髪化粧料に関する。

【0002】

【従来の技術】毛髪は、ブラッシング、洗髪などによる機械的損傷、及び太陽光線、ドライヤー、パーマメントウェーブなどによる物理的、または、化学的な損傷を受け易いため、これらの損傷から毛髪を保護するために、従来から、椿油、オリーブ油などの植物油、ラノリン、牛脂などの動物油、ワセリン、パラフィンなどの鉱物油または合成油などを、直接またはエマルジョン若しくは溶液に溶解して整髪料とすることが行われている。

【0003】近年、オルガノポリシロキサンが、毛髪に艶やかさ、しなやかさ、滑り性、及びしっとり感等を与えることが見出されたことから、それを添加した種々の毛髪化粧料が実用化されてきている。例えば、ジメチルポリシロキサンとジオール誘導体または分枝脂肪族アルコールからなる毛髪化粧料（特開昭52-47923号公報）、ポリオルガノシロキサン-ポリオキシアルキレンブロック共重合体と含水エタノール又は無水エタノールからなるヘアーコンディショナー組成物（特開昭55-136214号公報）等が既に知られている。

【0004】しかしながら、ジメチルポリシロキサンを配合したものは静電気が発生し易く、ゴミが付着し易いという欠点があった。また、ジメチルポリシロキサンをシャンプー、ヘアーコンディショナー、ヘアリンスなどの水性毛髪化粧料に配合すると、製品の安定性が損なわれることがあるという欠点があった。更に、ポリオルガノシロキサン-ポリオキシアルキレンブロック共重合体を配合したものの場合には、毛髪の滑り性付与効果が充分でないという欠点があった。

【0005】一方、（アミノアルキル）メチルポリシロキサンとカチオン界面活性剤及び水性キャリアーからなる毛髪化粧料（特開昭56-45406号公報）、第4級塩基含有カチオン性オルガノポリシロキサンを使用する化粧料（特開昭55-66506号公報）、アミノ基及びポリオキシアルキレン基を含有するオルガノポリシロキサンを用いた毛髪化粧料（特公平6-96499号公報）等の、カチオン性の毛髪化粧料も開発されている。しかしながら、これらの化粧料はある程度の効果がある。

認められているに過ぎず、未だ、満足できるものではなかった。

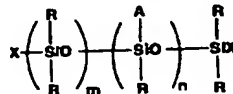
【0006】

【発明が解決しようとする課題】そこで、本発明者らは、より優れた毛髪化粧料を開発するために鋭意検討した結果、特定のオルガノポリシロキサンと、特定のポリオキシアルキレングリシジルエーテルとの反応によって得られるオルガノポリシロキサンが、毛髪への吸着性に優れていると同時に、親水性に富み、水性化粧料としたときの安定性が改善されることを見出し、本発明に至った。従って、本発明の目的は、毛髪に艶やかさ、しなやかさ、滑り性、及びしっとり感等を与えることができること共に、製品の安定性に優れた毛髪化粧料を提供することにある。

【0007】

【課題を解決するための手段】本発明の上記の目的は、下記化4で表されるオルガノポリシロキサンを含有してなる毛髪化粧料によって達成された。

【化4】



但し、式中のRは炭素原子数1～20の1価の炭化水素基、Aは下記式(1)で表される1価の基、XはR、A又は下記式(3)で表される1価の基、mは5～500の正数、nは0～100の正数であり、n=0の場合Xの少なくとも1個はAである。

【0008】(1) $-\text{R}^1 - (\text{NR}^2 - \text{R}^3)_a - \text{NR}^4 - \text{R}^5$

但し、式中のR¹は炭素原子数1～8の2価の炭化水素基、R²、R⁴及びR⁵は窒素原子に直結する水素原子あるいは下記式(2)で表される1価の基であって、式(2)で表される基がR²、R⁴及びR⁵の合計量の30モル%以上であり、R³は炭素原子数1～4の2価の炭化水素基、aは0～4の整数である。aが4を越えると合成が困難となる。

【0009】

(2) $-\text{CH}_2\text{CH}(\text{OR}^6)\text{CH}_2(\text{OC}_2\text{H}_5)_b(\text{OC}_3\text{H}_7)_c\text{OR}^6$

但し、式中のR⁶は水素原子または炭素原子数1～8の1価の炭化水素基、及びアシル基から選択される1価の基であり、bは2～20の整数、cは0～10の整数である。

(3) $-\text{OR}^7$

但し、式中のR⁷は水素原子または炭素原子数1～8の1価の炭化水素基である。

【0010】前記化4中のRの具体例としては、メチル基、エチル基、プロピル基、ブチル基、ペンチル基、ヘキシル基、ヘプチル基、オクチル基、デシル基、ドデシル基、テトラデシル基、オクタデシル基等のアルキル

基；ビニル基、アリル基等のアルケニル基；シクロペンチル基、シクロヘキシル基等のシクロアルキル基；及び、フェニル基、トリル基、ナフチル基等のアリール基、またはこれらの基の炭素原子に結合した水素原子が部分的にハロゲン原子で置換された基等が挙げられる。

【0011】本発明においては、Rは特にメチル基であることが好ましい。更にXが $-\text{OR}^7$ である場合における1価の炭化水素基R⁷の具体例としては、メチル基、エチル基、プロピル基、ペンチル基、ヘキシル基、オクチル基、フェニル基等が挙げられる。

【0012】化4中のmは5～500の正数であり、特に10～100の正数であることが好ましい。mが5より小さくなると、毛髪に対する艶やかさや滑り性付与効果が乏しいものとなり、500より大きくなると、水性の毛髪処理剤に配合した場合、製品の安定性が低下する。また、nは0～100の正数であり、特に0、5～10の正数であることが好ましい。nが100より大きくなると毛髪に対する艶やかさや滑り性付与効果が低下する。

【0013】化4におけるR¹は、メチレン基、ジメチレン基、トリメチレン基、及びテトラメチレン基などのアルキレン基であることが好ましく、特にトリメチレン基であることが好ましい。また、R³の具体例としては、メチレン基、ジメチレン基、トリメチレン基、及びテトラメチレン基などのアルキレン基が挙げられるが、本発明においては、特にジメチレン基であることが好ましい。

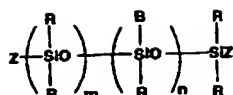
【0014】また、R²、R⁴及びR⁵は窒素原子に直結する水素原子あるいは上記式(2)で表される1価の基であって、式(2)で表される基がR²、R⁴及びR⁵の合計量の30モル%以上であり、特に50モル%以上であることが好ましい。30モル%より小さいと水性毛髪処理剤への分散性が低下するためである。

【0015】また、bは2～20の整数であり、特に3～10であることが好ましい。bが2より小さくなると水性の毛髪化粧料への分散性に乏しいものとなり、20より大きいと滑り性付与効果に劣るものとなるためである。また、cは0～10の整数であり、特に0～5であることが好ましい。cが10より大きいと水性の毛髪化粧料への分散性に乏しいものとなるためである。

【0016】また、R⁶の具体例としては、水素原子；メチル基、エチル基、プロピル基、ブチル基、ペンチル基、ヘプチル基、オクチル基等のアルキル基；アセチル基、ベンゾイル基等のアシル基などが挙げられるが、本発明においては特に、メチル基、ブチル基、アセチル基が好ましい。

【0017】本発明における前記化4で表されたオルガノポリシロキサンは、下記化5で表されるオルガノポリシロキサンと下記化6で表されるポリオキシアルキレングリシジルエーテルとの反応により得ることができる。

【化5】



但し、式中のRは前記化4におけるRと同じであり、Bは下記式(4)で表される1価の基、ZはR、B又は前記式(3)で表される基、mは5~500の正数、nは0~100の正数であり、n=0の場合には、Zの少なくとも1個はBである。

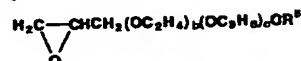
(4) $-\text{R}^1-(\text{NH}-\text{R}^2)_a-\text{NH}_2$

但し、式中の R^1 、 R^2 及びaは前記化4における

R^1 、 R^2 及びaと同じである。

【0018】

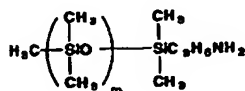
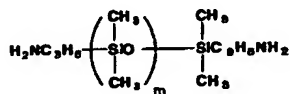
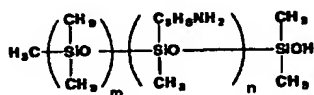
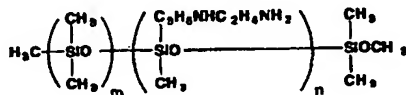
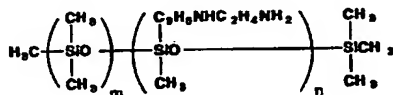
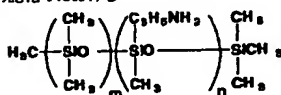
【化6】



但し、式中の R^3 、b及びcは前記化4における R^3 、b及びcと同じである。

【0019】本発明で使用する上記化5で表されるオルガノシリロキサンの具体例としては、例えば、下記化7で表される化合物を挙げることができる。

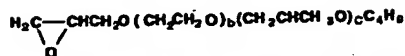
【化7】



但し、式中のm及びnは前記化4におけるm及びnと同じである。

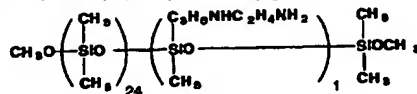
【0020】本発明で使用する前記化6で表されたポリ

オキシアルキレングリシルエーテルの具体例としては、例えば下記化8で表される化合物を挙げることができる。

$$\text{H}_2\text{C}-\text{CHCH}_2\text{O}(\text{CH}_2\text{CH}_2\text{O})_5\text{C}_4\text{H}_9$$


【0024】本発明の毛髪化粧料は、その構造中にアミノ基及びポリオキシアルキレン基を含有する特定のオルガノポリシロキサンを使用しているため、その製品形態に依らず、毛髪に、堅やかさやしなやかさ、滑り性、及

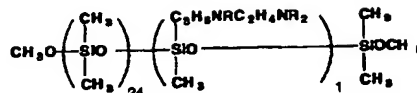
【化9】



【化10】

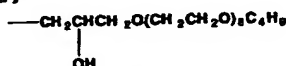


【0030】
【化11】



但し、式中のRは下記化12で表される基である。

【化12】



【0031】上記化9で表されるアミノアルキル基含有オルガノポリシロキサンA、後述する比較例1に用いられるジメチルポリシロキサン、及び、得られたオルガノポリシロキサン-1、それぞれ20部に対して1%酢酸水溶液（酢酸約1当量/窒素原子）80部中に分散させ、得られた水溶液の水分散性を外観観察し、下記のように評価した。その結果は表1に示した通りである。

【0032】評価基準：

溶液が透明となるもの・・・○（水分散性良好）

溶液が懸濁するもの・・・△（水分散性やや不良）

溶解できなかったもの・・・×（不溶）

【表1】

オルガノポリシロキサン	水分散性
オルガノポリシロキサン-1	○
-2	○
-3	○
-4	△
ジメチルポリシロキサン	×
オルガノポリシロキサン-A	×

【0033】合成例2。化10で表されたポリオキシアルキレングリシルエーテルAの使用量を24.2g（アミノアルキル基含有オルガノポリシロキサンA中の全NHに対し67モル%）とした他は、合成例1と全く同様にして反応を行い、81.0gの、粘度が170cPのオルガノポリシロキサン-2を得た。得られたオルガノポリシロキサン-2について、合成例1と全く同様にして水分散性を評価した結果は表1に示した通りである。

る。

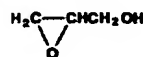
【0034】合成例3。化9で表されたアミノアルキル基含有オルガノポリシロキサンA 51.4gと下記化13で表されるポリオキシアルキレングリシルエーテルB（分子量650）48.8g（アミノアルキル基含有オルガノポリシロキサンA中の全NHに対し100モル%）とを用いた他は、合成例1と全く同様にして反応を行い、91.0gの、オルガノポリシロキサン-3を得た。得られたオルガノポリシロキサン-3について、合成例1と全く同様にして水分散性を評価した結果を表1に示した通りである。

【化13】



【0035】合成例4。化9で表されたアミノアルキル基含有オルガノポリシロキサンと、下記化14で表されたグリシジルアルコールとを用いた他は、合成例1と全く同様にして反応を行い、オルガノポリシロキサン-4を得た。得られたオルガノポリシロキサン-4について、合成例1と全く同様にして水分散性を評価した結果を表1に示した通りである。

【化14】



【0036】実施例1、2及び比較例1。表2に示される組成物を用い、通常の調製方法によってシャンプーを調製した。得られたシャンプーについて、洗髪時の泡立ち性、乾燥性、滑り性を観察した結果は同表に示した通りである。

【表2】

シャンプー

成分	実施例1	実施例2	比較例1
ポリオキシエチレン (5) ラウリル硫酸ナトリウム	16%	16%	16%
ラウリル硫酸ジエタノールアミド	4%	4%	4%
プロピレングリコール	2%	2%	2%
オルガノポリシロキサン-1	1%	—	—
オルガノポリシロキサン-2	—	1%	—
ジメチルポリシロキサン(200cp)	—	—	1%
水	77%	77%	77%
泡立ち性	良好	良好	悪い
艶	良好	良好	良好
滑り性	良好	良好	悪い

【0037】実施例3、4及び比較例2。表3に示される組成物を用い、通常の調製方法によってオイルリンスを調製した。得られたオイルリンスについて、その外

観、毛髪処理、及び乾燥後の毛髪の滑り性について観察した結果は同表に示した通りである。

【表3】

成分	実施例3	実施例4	比較例2
塩化ステアリルトリメチルアンモニウム	2%	2%	2%
セタノール	1%	1%	1%
ポリオキシエチレン (3) セチルエーテル	1%	1%	1%
オルガノポリシロキサン-1	0.5%	—	—
オルガノポリシロキサン-3	—	0.5%	—
アミノアルキル基含有ポリシロキサンA	—	—	0.5%
水	95.5%	95.5%	95.5%
組成物の外観	良好	良好	オイル浮きあり
滑り性	良好	良好	悪い

【0038】実施例5、6及び比較例3。表4に示される組成物を用い、通常の調製方法によってスタイリングジェルを調製した。得られたスタイリングジェルについて

て、毛髪処理した時の艶、滑らかさについて観察した結果は同表に示した通りである。

【表4】

成分	実施例5	実施例6	比較例3
カルボキシビニルポリマー	1%	1%	1%
ポリビニルピロリドン	1%	1%	1%
1,3-ブチレングリコール	1%	1%	1%
エタノール	10%	10%	10%
オルガノポリシロキサン-1	1%	—	—
オルガノポリシロキサン-2	—	1%	—
オルガノポリシロキサン-4	—	—	1%
トリエタノールアミン	適量	適量	適量
水	残部	残部	残部
艶	良好	良好	ざらつき大
なめらかさ	良好	良好	べたつきあり